

เอกสารอ้างอิง

สุพัฒนพงษ์ ดำรงรัตน์, พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ, พิษณุ เจริญสมศักดิ์, การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์ม
บางด้วยวิธีสเป็คเตอริง, ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
 เก้าชันบุรี, 2531

Aston, F.W., Proc. R. Soc. Ser. A 79, 80 (1907)

Berry, R.W., Hall, P.M., and Harris, M.T., Thin Film Technology,
 Van Nostrand Co. Inc., London, 1968.

Bunshah, R.F., Deposition Technologies for Films and Coatings
Developments and Application, Noyes Publications, New Jersey 1982.

Chapman, B., Glow Discharge Process Sputtering and Plasma Etching
 John Wiley and Sons, New York, 1980.

Davis, W.D., and Vanderslice, T.A., Phys. Rev. 131, 219 (1963).

Holland, L., The Vacuum Deposition of Thin Films, John Wiley and
 Sons, New York, 1956.

Ingold, J.H., in Gaseous Electronics, (Vol.1) edited by Hinsh M.N. and
 Oskam H.J., (Academic, New York 1978).

Maissel, L.I., and Glang, R., Handbook of Thin Film Technology,
 McGraw Hill Book Company, New York, 1970.

Maniv, S., Westwood, W.D., and Scanlon, P.J., J. Appl. Phys. 53, 856 (1982)

Von Engel, A., and Steenbeck, M., Elektrisch Gasentladungen (Springer
 Berlin, 1934).

Vossen, J.L., and Kerns, W., Thin Film Processes, Academic Press,
New York, 1978.

Wasa, K., Sputtering techniques and Application in Thin Film Technology
and Applications Proceedings of the International Workshop on
Thin Film Technology and Applications November 19 -30 New Delhi,
India Chopra K.L. and Malhotra L.K. editors McGraw-Hill Publishing
Company Limited New Delhi, 1984.

Westwood, W.D., and Boynton, R.J., J.App. Phys. 43, 2691(1972).

ประวัติผู้เขียน

นายสุชาติ สุภาพ เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2500 ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน) เมื่อปี พ.ศ.2527 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2531 ขณะนี้รับราชการตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

